



## FABRIKACIJA I ANALIZA ELEKTRIČNIH KARAKTERISTIKA E-TEKSTILNIH UREĐAJA NA BAZI CO-PANI MATERIJALA

## FABRICATION AND ANALYSIS OF ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF E-TEXTILE DEVICES BASED ON CO-PANI MATERIALS

Sergej Vukelić, *Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad*

### Oblast – ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

**Kratak sadržaj –** U ovom radu su fabrikovani e-tekstilni uređaji, merene su i analizirane njihove električne karakteristike. Kao materijali za elektrode, korišćene su dve vrste provodnih pamučnih tkanina (CO-PANI1 i CO-PANI2) između kojih se nanosi dielektrični materijal kako bi se formirala MIM (metal-izolator-metal) struktura. Struktura se postavlja unutar plastičnog kućišta (P-tipa i D-tipa) za mehaničku zaštitu. Strujno-naponske karakteristike tri od četiri vrste realizovanih uređaja pokazuju uštinutu histerezisnu petlju, tipičnu za rezistivne prekidače uređaje- memristore. Rad prikazuje rezultate i detaljnu analizu odziva uređaja na promenljivu naponsku pobudu, promenu električnih karakteristika sa temperaturom kao i cikličnu-voltometrijsku analizu.

**Ključne reči:** e-tekstilni uređaji, memristor, CO-PANI materijal, električne karakteristike.

**Abstract –** In this paper, e-textile devices were fabricated and their electrical characteristics were measured and analysed. Two cotton fabrics were used as electrode materials (CO-PANI1 and CO-PANI2), while dielectric material was deposited in between in order to obtain MIM (metal-insulator-metal) structure. Structure is placed in plastic housing (P-type and D-type) for mechanical protection. Current-voltage characteristics three out of four realized type of devices show pinched hysteresis loop, typical for resistive switching devices-memristors. Paper presents results and detailed analysis of devices' response for variable actuation voltage waveform, modification of electrical characteristics with temperature as well as cyclic-voltammetry analysis.

**Keywords:** e-textile devices, memristor, CO-PANI material, electrical characteristics.

### 1. UVOD

Elektronski tekstilni (e-tekstilni) uređaji se odlikuju mogućnošću integracije elektronskih funkcionalnosti unutar tkanine uz pomoć mehaničke modifikacije konvencionalnih komponenti [1-2].

Komponente se mogu direktno implementirati u strukturu tkanine ili se povezati preko interfejsa sa fleksibilnim delom sistema [1].

### NAPOMENA:

Ovaj rad proistekao je iz master rada čiji mentor je bila dr Nataša Samardžić, docent.

Memristor (*engl. memory resistor*) predstavlja četvrtu osnovnu pasivnu komponentu teorije električnih kola, sa nelinearnom zavisnošću između fluksa i količine nanelektrisanja [3]. Ovakvo svojstvo je najpre eksperimentalno prepoznato u HP laboratorijama u okviru *crossbar* arhitekture Pt/TiO<sub>2</sub>/Pt, 2008. godine što je predstavljao začetak intenzivnih istraživanja u oblasti materijala i primene memristora [4].

Cilj ovog rada je realizacija jednostavnih e-tekstilnih uređaja, na bazi provodnih pamučnih tkanina (CO-PANI1 i CO-PANI2), ispitivanje uticaja zaštitnih slojeva na odziv kao i ispitivanje električnih svojstava uređaja detaljnom analizom strujno-naponskih, otpornost-naponskih karakteristika zajedno sa ciklično-voltometrijskom analizom.

Ostatak teksta organizovan je na sledeći način: U drugoj glavi su opisani korišćeni materijali i postupak fabrikacije e-tekstilnih uređaja kao i merne metode. U trećem poglavlju su prikazani značajniji rezultati merenja strujno-naponskih karakteristika, karakteristika zavisnosti otpornosti i kapacitivnosti u funkciji napona kao i promena jačine struje u vremenu. Uporedjivane su i diskutovane karakteristike za četiri tipa realizovanih e-tekstilnih uređaja. U glavi četiri je dat zaključak rada, a spisak korišćene literature je prikazan u poglavlju 5.

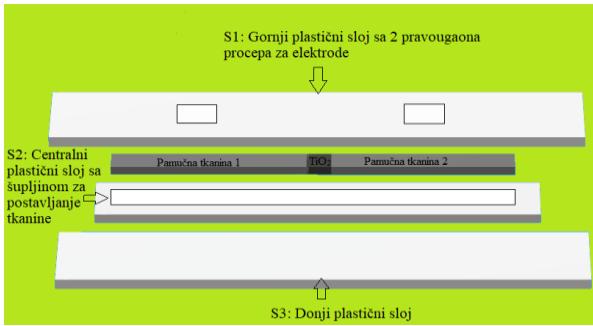
### 2. MATERIJALI I METODE

Tekstilne elektrode su formirane od dve vrste materijala: a) pamuk sa manjom količinom polianilina (CO-PANI1), b) pamuk sa većom količinom polianilina (CO-PANI2). Detaljan opis materijala za elektrode prikazan je u radu [5]. Za dielektrični/izolatorski sloj korišćen je 5% nanokristalni rastvor TiO<sub>2</sub> u etanolu. Depozicijom TiO<sub>2</sub> između tekstilnih elektroda formira se metal-izolator-metal struktura e- uređaja.

Realizovani uređaji su smešteni u dva tipa kućišta (P-tip i D-tip), koja će biti opisana u nastavku. Pored funkcije vezivanja, kućište pruža mehaničku zaštitu uređaja.

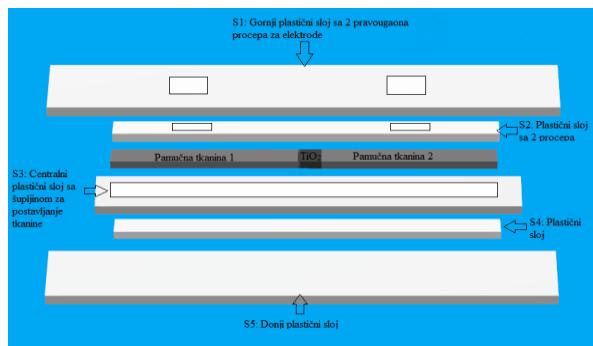
Prvobitno je realizovano kućište (tip P) sačinjeno od tri plastična sloja (gornji sloj sa dva pravougaona procepa za elektrode 3 mm x 5 mm, S1; središnji sloj sa procepom za tkaninu 1 cm x 4 cm, S2 i donji sloj, S3), debljine 125 µm, od PVC (polivinil-hlorid) materijala, slika 1. Laminacija slojeva sa MIM stруктурom vrši se na temperaturi od 180°C, (*Card Laminator*). P-tip kućišta vremenom gubi svoju čvrstinu, nakon ponovljenih merenja dolazi do

odvajanja materijala MIM strukture što rezultuje velikom otpornošću finalnog uređaja.



Slika 1. Šematski prikaz pojedinačnih slojeva uređaja sa P-tipom kućišta

Druge kućište (tip D) se sastoje od 5 plastičnih slojeva PVC materijala debljine 125  $\mu\text{m}$ , slika 2. Za razliku od kućišta tipa P, ono sadrži dva dodatna plastična sloja (S2 i S4), sa gornje i donje strane pamučnih tkanina što doprinosi većoj robusnosti. Obeležavanje uređaja je izvršeno na sledeći način: uređaji u prvom kućištu su obeleženi velikim slovom P i zatim rednim brojem 1 ili 2 po analogiji sa oznakom materijala od kojih su sačinjene elektrode (CO-PANI1 → P1, CO-PANI2 → P2). Ista logika se koristi i za uređaje smeštene u drugom kućištu, oznaka D (CO-PANI1 → D1, CO-PANI2 → D2).



Slika 2. Šematski prikaz pojedinačnih slojeva uređaja sa D-tipom kućišta

Na slici 3 je prikazan realizovan e-tekstilni uređaj na bazi CO-PANI1 elektroda unutar drugog plastičnog kućišta, uređaj D1.



Slika 3. E-tekstilni uređaj na bazi CO-PANI1 elektrode unutar drugog plastičnog kućišta (D1)

Na slici 4 je prikazan realizovan e-tekstilni uređaj na bazi CO-PANI2 elektrode unutar drugog plastičnog kućišta, uređaj D2.

Strujno-naponske karakteristike ( $I-V$ ) i karakteristike zavisnosti otpornosti u funkciji napona ( $R-V$ ) su snimane sa mernim instrumentom *Keithley 2410 High Voltage*

*Source Meter* [6]. Merenja su vršena na sobnoj temperaturi, ali i na povišenim temperaturama 40°C, 60°C i 80 °C. Za merenja na povišenoj temperaturi je upotrebljen sistem za zagrevanje *Fisherbrand Isotemp Hot Plate* [7]. Za cikličnu voltometrijsku analizu i snimanje promene jačine struje u vremenu ( $I-t$ ) korišćen je potenciosstat *PalmSens4* [8].



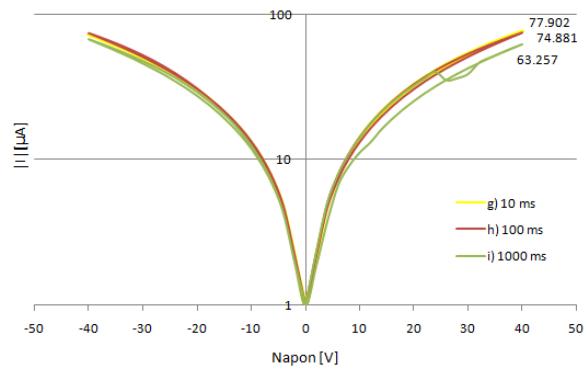
Slika 4. E-tekstilni memristor na bazi CO-PANI2 elektrode unutar drugog plastičnog kućišta

### 3. REZULTATI I DISKUSIJA

#### 3.1. Rezultati i analiza $I-V$ karakteristika P1 i P2 uređaja

Dobijene strujno-naponske karakteristike (*Keithley 2410*) e-tekstilnih uređaja sa CO-PANI1 elektrodama u prvom kućištu, P1 uređaj, su nelinearne, ali bez histerezisa tj. uređaj se ponaša kao nelinearni otpornik. Otpornost P1 uređaja je  $\sim 5,9 \text{ G}\Omega$  i pri maksimalnim vrednostima primenjenog napona (40 V).

Na slici 5 su prikazani rezultati merenja tri  $I-V$  karakteristike P2 uzorka sa promenljivim vremenskim odbircima: 10 ms, 1000 ms i 10 000 ms.



Slika 5.  $I-V$  karakteristika P2 uzorka sa promenljivim  $ts$ , amplituda napononske pobude 40 V

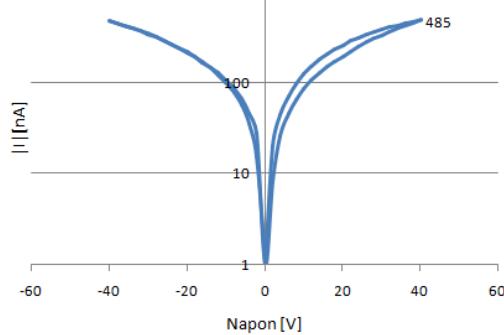
Amplituda trougaone naponske pobude je konstantna (40 V), ali se ukupna jačina struje sa ponovljenim merenjima smanjuje. Uštinut histerezis se javlja u sva tri slučaja, ali je najširi za vremenski odbirak od 1000 ms, tj. za najmanju frekvenciju pobudnog napona, što je tipično ponašanje memristora.

#### 3.2. Rezultati i analiza $I-V$ i $R-V$ karakteristika D1 i D2 uređaja

Na slici 6 je prikazana  $I-V$  karakteristika D1 uređaja snimljena sa vremenskim odbirkom od 10 ms i amplitudom napononske pobude od 40 V. U poređenju sa rezultatom za uzorak P1, ukupna prosečna otpornost je značajno smanjena (~70 puta) i iznosi  $80 \text{ M}\Omega$ , čime je

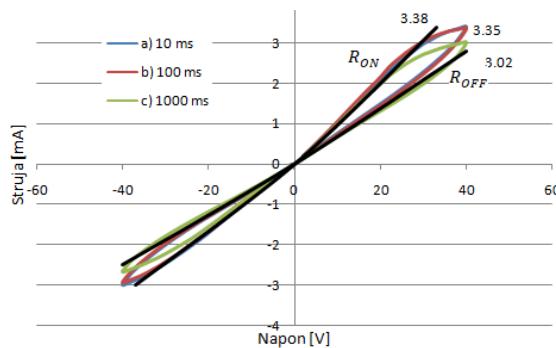
potvrđen uticaj kućišta tipa D na provodne karakteristike uređaja.

Nesimetričnost površine obuhvaćene histerezisnom petljom, u pozitivnom i negativnom ciklusu naponske pobude ukazuje na značajne električne gubitke ovog tipa uređaja, slika 6.



Slika 6.  $I$ - $V$  karakteristika D1 uzorka za  $ts=10$  ms, amplituda napononske pobude 40 V

Značajno poboljšanje odziva identifikovano je za uzorak D2, slika 7. Ukupna jačina struje je  $\sim$ mA, prosečna otpornost  $\sim$ 15 k $\Omega$ . Sa povećanjem vrednosti parametra  $ts$  dobija se širi histerezis, a ponovljena merenja dovode do smanjenja jačine struje. U prvom slučaju (a) maksimalna struja iznosi  $I_a=3,38$  mA, u drugom slučaju (b)  $I_b=3,35$  mA i u trećem slučaju (c)  $I_c=3,02$  mA. Prelazak iz ON u OFF stanje nastupa pri pozitivnoj naponskoj pobudi ( $\sim$ 40 V), u prvoj poluperiodu aktucionog napona, dok prelazak iz OFF u ON stanje nastupa pri negativnim vrednostima aktucionog napona ( $\sim$ -40V).



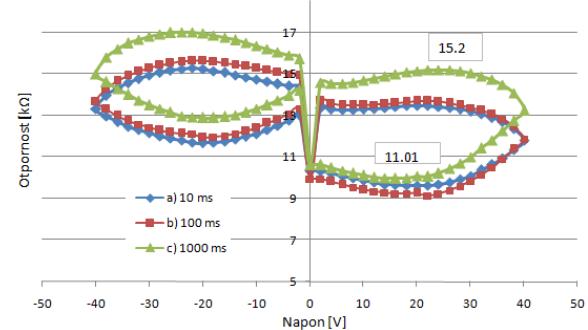
Slika 7.  $I$ - $V$  karakteristika D2 uzorka za tri različita vremenska odbirka (10 ms, 100 ms, 10 000ms), amplituda napononske pobude 40 V

Na slici 8 je prikazana zavisnost otpornosti od napona D2 uzorka za tri različite vrednosti vremenskih odbiraka (10 ms, 100 ms i 1000 ms) kao i odgovarajuće vrednosti  $R_{ON}$  i  $R_{OFF}$  otpornosti.

Za vremenski odbirak naponске побуде од 1000 ms, kada je histerezis najširi dobija se (u pozitivnoj poluperiodi):  $R_{ON}=11,01$  k $\Omega$  i  $R_{OFF}=15,2$  k $\Omega$ , odnos otpornosti  $R_{ON}/R_{OFF}\approx 1,4$ . Prosečna otpornost, u novom kućištu, e-tekstilnog memristora sa CO-PANI2 elektrodom (D2) iznosi 16 k $\Omega$ . Smanjenje ukupne otpornosti u odnosu na uređaje klase D1 se objašnjava boljim provodnim karakteristikama CO-PANI 2 elektroda [5].

Pored poboljšanja provodnih karakteristika, uočava se i poboljšana simetričnost površine obuhvaćene histrezisom

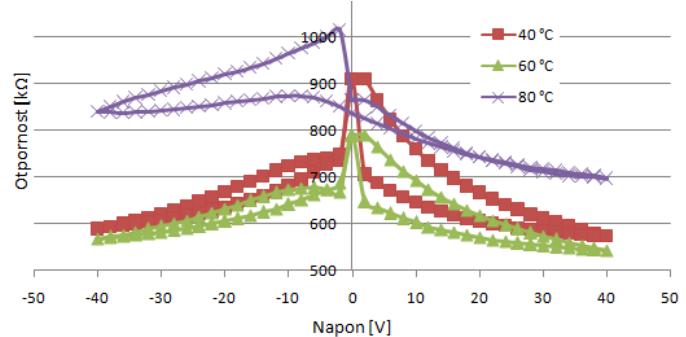
u prvom i trećem kvadrantu (slika 7) uređaja D2 u odnosu na prethodne stukture, što ide u prilog većoj efikasnosti, tj. manjim Džulovim gubicima dobijene strukture.



Slika 8.  $R$ - $V$  karakteristika D2 uzorka za tri različita vremenska odbirka (10 ms, 100ms, 1000 ms), amplituda napononske pobude 40 V

### 3.2. Rezultati i analiza $I$ - $V$ karakteristika uređaja D2 na povišenim temperaturama

Nadalje, merenja na povišenim temperaturama (*Fisherbrand Isotemp Hot Plate*) su izvršena za uzorak D2, koji je imao najizraženiji memristivni efekat. Uređaj je zagrevan do  $80$  °C uz snimanje  $I$ - $V$  karakteristika mernim instrumentom *Keithley 2410*. Rezultati promene otpornosti u funkciji napona pri različitim temperaturama do maksimalnih  $80$  °C su prikazani na slici 9.



Slika 9.  $R$ - $V$  karakteristike D2 uzorka pri različitim temperaturama ( $40$  °C,  $60$  °C,  $80$  °C), amplitude napononske pobude 40V,

Uočava se da se porastom temperature smanjuje vrednost otpornosti do granice od  $60$  °C, slika 9. U narednoj iteraciji zagrevanja do  $80$  °C dolazi do naglog skoka otpornosti. Prosečna otpornost na temperaturi od  $80$  °C ( $\sim 900$  k $\Omega$ ) premašuje i vrednosti otpornosti na sobnoj temperaturi.

Vrednosti odnosa  $R_{OFF}/R_{ON}$  otpornosti za povišene temperature je dat u nastavku:  $R_{OFF}/R_{ON}(40^{\circ}\text{C})=1,18$ ;  $R_{OFF}/R_{ON}(60^{\circ}\text{C})=1,15$  i  $R_{OFF}/R_{ON}(80^{\circ}\text{C})=1,03$ . Evidentno je i sužavanje histerezisa sa porastom temperature okruženja, što se objašnjava postepenim isparavanjem tečnog rastvora nanočestica TiO<sub>2</sub> u etanolu, dielektrika koji je nanešen između tekstilnih elektroda.

### 3.3 Rezultati ciklično-voltometrijske analize uređaja D1 i D2

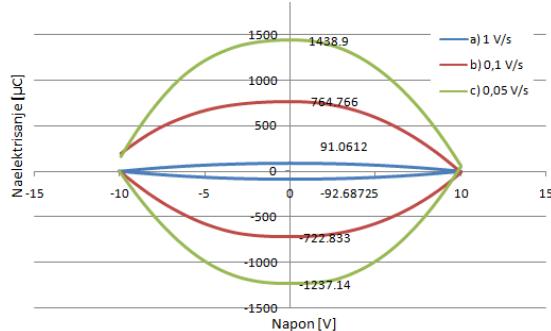
Uz pomoć *PalmSens4* potenciostata su merene  $q$ - $V$  i  $I$ - $t$  karakteristike memristora smešteni u kućište tipa D (D1 i

D2 uzorci). U nastavku su prikazani odabrani rezultati e-tekstilnog uređaja D2 sa izraženijim memristivnim svojstima. Parametri merne postavke prikazani su u tabeli 1.

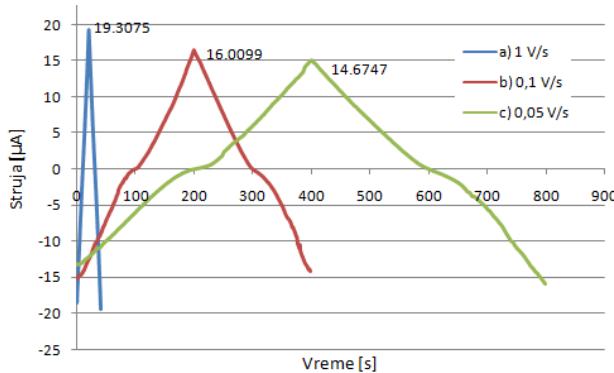
Tabela 1. Parametri merene postavke za ciklično-voltometrijsku analizu uređaja D2

Oznaka	Napon [V]	Naponski korak [V]	Brzina skeniranja [V/s]
a	10	0.1	1
b	10	0.1	0.1
c	10	0.1	0.05

Na slici 10 su prikazane tri različite  $q$ -V karakteristike (tabela 1: postavka a), b) i c)) D2 uzorka kako bi se ispitao uticaj promene brzine skeniranja,  $S_r$ , na karakteristike uređaja. Sa slike 10 se uočava da se dobijaju veće vrednosti ukupnog nanelektrisanja što je manji parametar  $S_r$ . Minimalna vrednost ukupne količine nanelektrisanja slučaja pod a)  $q_a = -92,68725 \mu C$ , slučaja pod b)  $q_b = -722,833 \mu C$  i slučaja pod c)  $q_c = -1237,14 \mu C$ . Sa druge strane, maksimalne vrednosti nanelektrisanja su:  $q_a = 91,0612 \mu C$ , postavka b)  $q_b = 764,766 \mu C$  i postavka c)  $q_c = 1438,9 \mu C$ .



Slika 10. Ciklično-voltometrijska analiza D2 uzorka za različite vrednosti brzine skeniranja ( $S_{ra}=1 \text{ V/s}$ ,  $S_{rb}=0,1 \text{ V/s}$ ,  $S_{rc}=0,05 \text{ V/s}$ )



Slika 11. I-t karakteristike D2 uzorka za različite vrednosti brzine skeniranja ( $S_a=1 \text{ V/s}$ ,  $S_b=0,1 \text{ V/s}$ ,  $S_c=0,05 \text{ V/s}$ )

Na slici 11 su prikazane  $I$ - $t$  karakteristike (tabela 1: postavka a), b) i c)) snimljene na uređaju D2. Za naponski korak od 0.1 V maksimum struje se dostiže (a) na ~20 s, u drugom slučaju (b) ~200 s i u trećem (c) ~400 s. Maksimalna vrednost jačine struje za postavku (a) od  $I_a=19,3075 \mu A$ , (b) ta vrednost iznosi  $I_b=16,0099 \mu A$  i postavku (c)  $I_c=14,6747 \mu A$  (slika 11). Ponovljena merenja utiču na smanjenje ukupne jačine struje, sličan

zaključak je izведен i iz strujno-naponskih karakteristika, ali se takođe potvrđuje i tipično ponašanje memristora u vidu proširenja histerezisne petlje sa smanjenom frekvencijom pobude (slika 10).

#### 4. ZAKLJUČAK

U radu je opisan postupak realizacije e-tekstilnih uređaja sa CO-PANI elektrodama u metal-izolator-metal arhitekturi sa tečnim nanočestičnim  $TiO_2$  dielektrikom. Uređaji su smešteni u dve različite strukture kućišta od kojih ona se dodatnim zaštitnim slojevima (D-tip) obezbeđuje bolju robusnost i čvrstoću finalnih uređajaja, što značajno utiče na električne karakteristike. Strujno-naponski odziv i ciklična-voltometrijska analiza uređaja u D tipu kućišta pokazuje memristivno svojstvo. Uzorci čije su elektrode dopirane sa većom količinom polianilina (CO-PANI2), uzorak D2 poseduje znatno veću ukupnu provodnost i približno simetričan histerezis, tj. manje gubitke u odnosu na ostale klase uređaja. Memristivni efekat je prisutan i na povišenim temperaturama, do temperature od  $80^\circ\text{C}$ . Rezistivni prekidački efekat sa oučljivim prelazima između visokootpornog  $R_{OFF}$  i niskootpornog  $R_{ON}$  stanja, pri promenu polariteta napona zabeležen je za tri klase realizovanih uređaja.

#### 5. LITERATURA

- [1] L. Buechley, M. Eisenberg, "Fabric, PCBs, electronic sequins, and socket buttons: techniques for etextile craft", *Pers Ubiquit Comput*, Vol. 13, pp. 133–50, 2009.
- [2] M. Rothmaier, M. Luong, F. Clemens, "Textile pressure sensor made of flexible plastic optical fibres", *Sensors*, Vol. 8, pp. 4318–29, 2008.
- [3] L. Chua, "Resistance switching memories are memristors", *Appl Phys A*, Vol. 102, pp. 765–783, 2011.
- [4] D. Strukov, G. Snider, D. Stewart, R. Williams, "The missing memristor found", *Nature*, Vol. 423, pp. 80–83, 2008.
- [5] G. M. Stojanović, M. M. Radetić, Z. V. Šaponjić, M. B. Radojičić, M. R. Radovanović, Ž. V. Popović and S. N. Vukmirović, "A Textile-Based Microfluidic Platform for the Detection of Cytostatic Drug Concentration in Sweat Samples", *Appl. Sci.*, Vol. 10, 4392, 2020.
- [6] <https://www.newark.com/keithley/2410/source-meter-dc-voltage-current/dp/19K4451#> (pristupljeno u junu 2020.)
- [7] <https://www.fishersci.com/shop/products/fisher-scientific-isotemp-hotplate-7/hp88857200> (pristupljeno u junu 2020.)
- [8] [https://www.palmsens.com/product/palmsens4/?gclid=Cj0KCQjwYD4BRD2ARisAHwmKVmUMN3X0dSzPP7bN50oGO6aqRylAi73edlr8PrUz42H6RayodnX6MaAuAHEALw\\_wcB](https://www.palmsens.com/product/palmsens4/?gclid=Cj0KCQjwYD4BRD2ARisAHwmKVmUMN3X0dSzPP7bN50oGO6aqRylAi73edlr8PrUz42H6RayodnX6MaAuAHEALw_wcB) (pristupljeno u julu 2020.)

#### Kratka biografija:



Sergej Vukelić rođen je u Kosovskoj Mitrovici 1996. godine. Fakultet tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu je upisao 2015. godine. Diplomski B.Sc. rad je odbranio 2015. godine.

kontakt: sergej.vukelic@gmail.com